

# RADICAL PLASMA SOURCE (REMOTE PLASMA SOURCE) - MA2000C-713BB

**Catégorie:** Composants plasma



U N D E R  
P R O G R E S S

## INFORMATION ADDITIONNELLE

|   |   |
|---|---|
| <b>Tapez</b>                              | Source plasma à radicaux (Remote plasma Source) |
| <b>Processus</b>                          | Gravure et Dépôt (Revêtement)                   |
| <b>Type de connexion de sortie</b>        |   |
| <b>Matériau Diélectrique</b>              | Céramique                                       |
| <b>Tension d'alimentation Nominal [V]</b> | 230 / 208                                       |
| <b>Puissance de sortie [W]</b>            | 2000  |
| <b>Fréquence [MHz]</b>                    | 2450  |